



22 martie 2010

COMUNICAT DE PRESĂ

Prezentarea sistemului PhotoStress LF/Z-2 pentru studenți și cadre didactice ale UMC

Universitatea Maritimă din Constanța împreună cu VISHAY Measurements Group și Micrometric SRL vă invită să participați în data de Marți, 23 Martie 2010 începând cu ora 10.00, în sala de conferințe a Universității la o prezentare care va avea ca obiectiv descrierea principiului de funcționare și direcții de aplicare cu referință directă la sistemul PhotoStress LF/Z-2 și la diverse aplicații de laborator și teren.

Prezentarea va fi însoțită de lucrul practic cu polariscopul. În cadrul întâlnirii este prevăzută și o sesiune de întrebări în care invitații pot discuta probleme întâlnite în activitatea lor.

Prezentarea va fi făcută de dl. Ron Zukerman de la departamentul Photostress de la Vishay ajutat de dl Anton Popescu de la Micrometric SRL, reprezentanța Measurements Group în România.

Alina Tudor,
Șef Departament Comunicare